

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公開番号】特開2002-166403(P2002-166403A)

【公開日】平成14年6月11日(2002.6.11)

【出願番号】特願2001-272974(P2001-272974)

【国際特許分類】

B 27 L 5/02 (2006.01)

B 27 D 1/00 (2006.01)

【F I】

B 27 L 5/02 P

B 27 D 1/00 N

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 軸中心線が平行で少なくとも一方が駆動回転させられる一対のロールであって、

一対のロールの両周面の間隔が、ベニヤ单板の厚さより小に設定されており、

一方のロールは、周面から半径方向で所定厚さの弾性体が被覆されており、該弾性体には幅が10mm以下であり回転方向に連続する溝が、軸中心線方向に50mm以下のピッチで形成されており、

他方のロールの周面には、半径方向にベニヤ单板の厚さより小さい長さで突出する突起体が多数形成されているベニヤ单板の脱水装置。